(19) Japanese Patent Office

(12) Official Gazette (A)

(11) Publication Number: Sho 62–194606
 (43) Date of Publication: August 27, 1987

(51) Int. Cl. H01G 4/18

Request for Examination: Not yet submitted

Number of Invention: 1 (5 pages)

(21) Application Number: Sho 61-36396

(22) Date of Filing: February 20, 1986

(71) Applicant: Unitika, LTD.
[Translation of Address Omitted]

72) Inventors: Yasumitsu WATANABE

(72) Inventors: Yasumitsu WAI
Kazutaka OKA

Mitsuhiro YAMASHITA Hirokazu YAMAMOTO

Masakazu KITANO

[Translation of Address Omitted]

(54) 【Title】Thin-Film Dielectric Material

[Page 23 left col. lines 5-11]

2. Claim

A thin-film dielectric material for capacitor comprising a conductive metal layer as a lower electrode, an organic polymer thin-film layer, a thin-film dielectric layer, an organic polymer thin-film layer and a conductive metal layer as an upper electrode laminated in this order on at least one surface of an organic polymer film as a support substrate.

* * * * *

⑩ 公開特許公報(A) 昭62-194606

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号 F-6751-5E ❸公開 昭和62年(1987)8月27日

H 01 G 4/18

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

薄膜誘電体材料

②特 願 昭61-36396

9出 願 昭61(1986)2月20日

光 康 渡 辺 @発 明 者 貴 和 明者 岡 79発 下 満 弘 明 者 山 四発 山本 明者 仭発 和 正 北 野 砂発 明 者 ユニチカ株式会社 ①出 願 人

字治市字治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 字治市字治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 字治市字治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 字治市字治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 字治市字治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 字治市字治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内 足崎市東本町1丁目50番地

明細書

1. 発明の名称

薄膜誘電体材料

2.特許請求の範囲

有機高分子フィルムを支持体基板とし、その少なくとも一方の面に、下部電極としての導電性金属層、有機高分子薄膜層、薄膜誘電体層、有機高分子薄膜層及び上部電極としての導電性金属層を順次積層してなるコンデンサ用薄膜誘電体材料。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、フィルムコンデンサの構成に関する ものであり、フィルムコンデンサの小型・軽量化 及び高性能化を目的とする。

(従来の技術) (発明が解決しようとする問題点) 機器の小型・軽量化志向。高集積回路の採用に よる電子回路の高密度化あるいは自動挿入の普及 などに伴い電子部品に対する小型化の要請がます ます強くなってきている。その中にあってフィルムコンデンサも同様に小型化へと種々の開発が試みられている。コンデンサの静電容量は、誘電体の誘電率と電極面積に比例し厚さに反比例する。

したがって従来のフィルムコンデンサの小型化をはかる場合には、誘電体材料として使用するフィルムの誘電率を大きくするか又は厚さを薄くすることにより単位電極面積当たりの静電容量を大きくすることが要求される。

イルムを歩留りよく製造するには、原料ポリマーの精製、溶融成型、加熱延伸、製造ラインの建屋内雰囲気あるいは、その防腐などに高度の管理が必要となる。したがって厚さが薄いフイルムを安価に量産するのは、非常に難しく、そのため工業的には、フィルムの厚みは、2 μ ■ 程度が限界と考えられている。

フィルムコンデンサの小型・軽量化の手段として、特開昭 5 9 - 1 2 7 8 2 8 号には、耐熱性ブラスチング・ドルニの画面上に、在びは残なる協会を残して、方の画面上に、在びは残なる協会を残して、体験である。 は、体験では、体験では、体験では、体験である。 これら構成をでは、体験である。 これら構成がでは、ができないが、では、できないが、できないが、できないでは、できないは、できないが、できないでは、できないができないが、できないがではないいいではいいいできないができないができないいいできないいいではいいいではないができないができないができないいいいいいいではないいいできないができないいいいいい

また、ガラス基板上に , A & を下部電極として 蒸着し、その上に輝膜誘電体層、さらにその上に A & を上部電極として蒸着した薄膜誘電体材料が 提案されている。

機樹脂層からなるため大きな誘電率が期待できな

いので、フィルムコンデンサの小型・軽量化への

要請に対しては、不十分なものとなっている。

(問題点を解決するための手段)

薄膜誘電体層は、硫化亜鉛、酸化鉛、酸化珪素などがあげられ、その膜厚は、0.3 ~ 1 μm の範囲であり、形成法としては、塗布法、コート法、気相成長法等がある。ただし膜厚が、0.3 μm 以下では、十分な電気絶縁抵抗が得られず膜厚が 1 μm 以上では、膜自身の亀裂を生じ、歩留り率の

低下を招く。気相生長法には、スパツタリング法。 イオンプレーテイング法、真空蒸着法。 C V D 法 等がある。有機高分子薄膜相は、1 KHz で測定し た誘電正接が.1%以下であり、膜厚0.1 ~ 0.7 μ ε の範囲である熱可塑正樹脂。熱硬化性樹脂お よび両者の混合物である。ただし膜厚が 0.1μm 以下では、十分な電気絶縁抵抗が得られず、膜厚 が 0.7 μ m 以上では、断面積あたり、大きな静 電容量が得られないので実用的ではない。たとえ ば、熱可塑正樹脂としては、ポリスチレン。ポリ エチレン。ポリアミド、ポリエステル等があげら れ、熱硬化性樹脂としては、尿素樹脂、メラミン 樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポ リエステル,アルキド樹脂,ウレタン樹脂。ポリ イミド樹脂,ポリアミドイミド樹脂等があげられ る。薄膜誘電体層の両側をはさみこむ有機高分子 薄膜層の組み合せは、同じ樹脂でも、異なる樹脂 でもどちらでもよく、特に制限されることはない。 有機高分子薄膜は、パーコート法、印刷法等ある いは真空装置を用いた気相生長法により形成され

る。この有機高分子禪膜層を下部電極として金属 化フィルム暦の上に形成することにより. 薄膜誘 電体層と、下部電極との付着強度を大きく増加さ せ、歩留り率の向上を果し、電気絶縁抵抗が大き く改良された。下部電極としての金属化フィルム 上に、直接、薄膜誘電体層を形成した場合、付着 力の大きいものが得られず、水分の影響によって 下部電極からの剝離が起こる。また薄膜誘電体層 自身が、低温プラズマで形成された場合、薄膜誘 電体の物理的、化学的な歪のため部分的に、 電裂 を生ずることがある。しかしながら,下部電極と しての金属化フィルム層と、薄膜誘電体層との間 に、有機高分子薄膜層を形成することにより、両 者の付着力を一挙に増加することが可能となった。 さらに薄膜誘電体層の両側に有機高分子薄膜層を 形成することにより、有機高分子薄膜層が、一種 の衝撃吸収層の役割を果たすため、薄膜誘電体層 の亀裂発生を抑えることが可能となった。また薄 膜誘電体層の電気的弱点部を補強する絶縁層とし ても働き、電気絶縁抵抗、電気絶縁耐力の増加お

よび歩留り率の向上を果たした。

よって本発明によって得られた薄膜誘電体材料は、従来のフィルムコンデンサの数倍の静電容量が得られ、金属化フィルムコンデンサの小型化を可能ならしめることは、明らかである。

(実施例)

以下に実施例を示して本発明を第1図を参照し て具体的に説明する。

実施例1~7

支持体基板(1)として、フィルム厚 1 2 μ m のポリエステルフィルムを用い、これをアセトン中で超音波洗浄を行った後、ポンバード処理(流量比;Ar: 0 m = 10:3 , 真空度;4×10- Torr)を行った。下部電極(2)は、 A l をポリエステルフィルム基板上に真空蒸着を行った。その上に、有機高分子薄膜層を形成するため、フェノキシ樹脂(PKHH,ユニオンカーバイド) (実施例 1)、ポリエステル(バイロン 200、東洋紡) (実施例 2)、ポリカーポネート(S 2000F,三菱瓦斯化学) (実施例 3)、ポリメチルメタアクリレート(試薬グ

レード石津製薬)(実施例4), ポリスチレン (GP-1, 電気化学) (実施例 5), ポリウレ タン樹脂 (クリスポンNT-150,大日本インキ化 学工業)(実施例6)、ポリアリレート(Uーポ リマー、ユニチカ)(実施例7)、を10%(重 量%)に希釈したものを、バーコート法により。 0.3 μm の有機高分子薄膜層(3)を形成した。 つい でこの有機高分子薄膜層の上に、硫化亜鉛薄膜誘 電体層(4)を非蒸着部分を形成するためのマスクを 行い、RF イオンプレーテイング法により形成した。 すなわちアルゴンをベルジャー内に導入し、真空 度 7 × 1 0 ^{- 4} Torr に保ち、電圧 2 KV. 周波数 13.56MHzの高周波電界を 100M 印加しながら,電 子銃により、硫化亜鉛蒸発母材を加熱蒸発させ、 0.5μ ■ 形成した。ただし蒸発母材は、純度99.99 %の微粉末をプレス成型し、800 セで 6 時間真空 焼結を行ったものを用いた。

さらに薄膜誘電体層の上に、有機高分子薄膜層 (5)を、前述の有機高分子薄膜層(3)と、同様の方法 で作成した。その有機高分子薄膜層の上に非蒸着

	有機高分子 薄 膜 層	静 電 容 量 (nF)	誘 電 正 (%)	電気絶 縁抵抗 10°Ω	歩留 り ⁽ (X)
比較例 1	なし	20.9	1.25	1	62
比較例 2	ポリエステル	4.1	0.80	9	73
実施例 1	フエノキシ樹脂	9.9	0.63	400	100
実施例 2	ポリエステル	9.3	0.43	600	100
実施例 3	# # # - # # - h	9.4	0.42	600	100
実施例 4	ポリメチルメタ アクリレート	9.3	0.61	400	100
実施例 5	ポリスチレン	8.4	0.76	400	100
実施例 6	まりウレタン樹 脂	9.7	0.69	200	100
実施例7	ポリアリレート	9.5	0.49	600	100

実施例8~14

実施例1~7と同様の樹脂を用い、有機高分子 薄膜層(3). 酸化鉛薄膜誘電体層(4)および有機高分 子彈膜層(5)を順次積層した。

ただし、蒸発母材は、純度 99.99%の微粉末を プレス成型し、6時間真空焼結を行ったものを用 いた。形成法は、実施例1~10と同様である。 ただし比較例 3 として誘電体層が、酸化鉛単体の もの,比較例4として,誘電体層が,ポリエステ 一ル樹脂単体のものも付記した表でからも明らかな ように、有機高分子薄膜層を形成することにより、 電気絶縁抵抗の2桁以上の増加および歩留り率の 大幅な増加が可能となったのである。

2 麦

	有機高分子 薄 膜 層	静 電 容 量 (nF)	誘 電 正 接 (X)	電気絶 緑抵抗 10°Ω	歩留 り率 (%)
比較例3	なし	21.5	1.46	1	55
比較例 4	ポリエステル	4.1	0.80	9	73
実施例 8	フエノキシ樹脂	10.3	0.88	200	100
実施例 9	ポリエステル	10.4	0.71	200	100
実施例10	f 9 2 - f 2 - }	10.6	0.72	300	100
実施例11	ポリメチルメタ アクリレート	10.8	0.81	320	100
実施例12	ポリスチレン	10.1	0.85	200	100
実施例13	まりクレタン樹 脂	10.9	0.71	200	100
実施例14	ポリアリレート	10.7	0.61	200	100

実施例15~21

実施例1~7と同様の樹脂を用い、有機高分子 薄膜層(3), 酸化珪素薄膜誘電体層(4), および有機 高分子薄膜層(5)を順次積層した。

ただし蒸発母材は、純度 99.99%の微粉末をプ レス成型し,800 ℃で 6 時間真空焼箱を行ったも のを用いた。形成法は、実施例1~7と同様であ る。ただし、比較例5として、誘電体層が、酸化 珪素単体のもの、比較例 6 として、誘電体層が、 ポリエステル樹脂単体のものも付記した。表3か らも明らかなように、有機高分子薄膜層を形成す ることにより、電気絶縁抵抗の2桁以上の増加お よび歩留り率の大幅な増加が可能となったのであ る.

	有機高分子醇 膜 層	静 電 容 量 (nF)	誘 位 正 接	低気絶 縁抵抗 10°Ω	歩 習 り率 (X)
比較例 5	なし	15.1	1.11	1	62
比較例 6	ポリエステル	4.1	0.80	9	73
実施例15_	フェノキシ樹脂	7.4	0.74	200	100-
実施例16	ポリエステル	7.3	0.75	320	100
実施例17	£92-£3-F	7.2	0.79	320	100
実施例18	ポリメチルメク アクリレート	7.2	0.73	320	100
実施例19	ポリスチレン	7.1	0.75	220	100
実施例20	まりクレタン樹 脂	7.9	0.78	160	100
実施例21	ポリアリレート	7.4	0.61	320	100

3: 有機高分子薄膜層

強膜誘電体層

5: 有機高分子薄膜層

6: 上部電播

特許出願人 ユニチカ株式会社

(発明の効果)

木発明によれば、次の効果を得ることができる。 (1)従来の金属化フィルムコンデンサと比較して.

大幅に小型化することができる。

(2)従来の薄膜コンデンサと比較しても電気絶縁抵 抗の大きい、誘電正接の小さなコンデンサを製 造できる。

有機高分子商股層を形成することにより、物理 的に不安定である薄膜誘電体を安定なものとして 誘電正接の減少、電気絶縁抵抗、歩留り率の向上 を果した。木発明により、製造された薄膜誘電体 材料は,従来のフイルムコンデンサの誘電体材料 である金属化フィルムに比べて製造加工工程上の 取扱いは、ほとんど変わらず、コンデンサ用の全 く新規な優れた預膜誘電体材料が提供できる。

4.図面の簡単な説明

第1図は、本発明のコンデンサ用線膜誘電体材 料を模式的に示したものである。

1: 有機高分子フィルム基板

2: 下部電標

第1図

